

2021年1月28日パリ

CEFJ 会員各位

年頭にあたり、2021年が会員の皆様にとり、仕事、生活双方において、希望に満ちた、そしてあらゆる意味で成功に近づく年となりますことをご祈念申し上げます。また、衛生危機に発する様々な影響にも関わらず、2020年を私たちと共に歩み、活動にご参加いただきました。日仏経済交流委員会 CEFJ への継続的なご支援・ご愛顧に改めて心から感謝いたします。

混乱の時期はまだ終息していませんが、共に乗り越えていくためにも、CEFJでは今年も年に画期的で現状に適したプログラムを提供いたします。昨年全てのイベントはデジタル配信に移行し、皆様との大切な絆を維持することができました。イノベーションをテーマに15のウェビナーを、多くのメンバー企業とパートナーのご支援のもと企画することができました。

今年の目標は、当面の困難を克服し、更により有望な未来に向けて中期的展望に立てる質の高い情報を提供し続けることです。

プログラムには既によくご存じの SCC（スタートアップ・クリエイティビティ・チャレンジ）を中心に、しかしそればかりでなく、どなたにでも身近な課題やトピックも含まれています。

アウトラインは次のとおりです。

- 月例メンバー集会
- SCC 火曜日のチャレンジ・ウェビナーとピッチセッション
- コスメティック業界のデジタル変革に関するフォーラム
- その他、初秋を目指し日仏経済界の年次集会を開催したいと考えます。

また、ご要望の増える個別サービスの提供を充実化することを目指しております。

この場ではほんの一部しかお伝えできませんが、年間を通じプログラムは更に充実化します。CEFJ コミュニティ全体で結束し、元気に現環境の中前進しましょう。

一刻も早い再会を心待ちにしながら、皆様、大切な方々のご健康をご祈念いたしております。

ピエール・クシュリ

会長代行

